

## أعمال توجيهية 2 الوصلة PN

### التمرين الأول:

في وصلة PN حادة من السيليسيوم أبعاد المنطقتين N و P هي  $W_N = W_P = 1 \mu m$  أما تطعيمهما فهو  $N_D = N_A = 10^{16} cm^{-3}$  المطلوب حساب :

1. حاجز الجهد
2. سمك منطقة شحنات الفضاء
3. الحقل الكهربائي الأعظمي.

### التمرين الثاني:

في وصلة PN حادة من السيليسيوم مساحة مقطعها  $S = 0.1 cm^2$  , أبعاد المنطقتين N و P هي  $W_N = W_P = 1 \mu m$  أما تطعيمهما فهو  $N_D = N_A = 10^{16} cm^{-3}$  المطلوب حساب :

1. تيار التشبع
2. قيمة تقريبية للمقاومة على التسلسل
3. التغير في الجهد الناتج عن التغير في درجة الحرارة  $\Delta T = 10^\circ K$  إذا بقي التيار ثابتا عند  $I = 10 mA$
4. التغير في التيار الناتج عن التغير في درجة الحرارة  $\Delta T = 10^\circ K$  إذا بقي الجهد ثابتا عند  $V = 0.6 V$
5. السعة إذا طبق جهد مباشر مقداره  $0.6 V$
6. السعة إذا طبق جهد عكسي مقداره  $2 V$
7. إعادة الأسئلة من 1 إلى 4 إذا كانت أبعاد المنطقتين N و P  $W_N = W_P = 30 \mu m$

### التمرين الثالث:

في تجربة لقياس خصائص تيار جهد لوصلة PN من السيليسيوم تحصلنا على القيم الآتية:

V (V)	0	0.207	0.276	0.345	0.415	0.493	0.652	0.773	0.994	1.205	1.621
I (A)	0	$10^{-6}$	$10^{-5}$	$10^{-4}$	$10^{-3}$	$10^{-2}$	$10^{-1}$	0.2	0.4	0.6	1

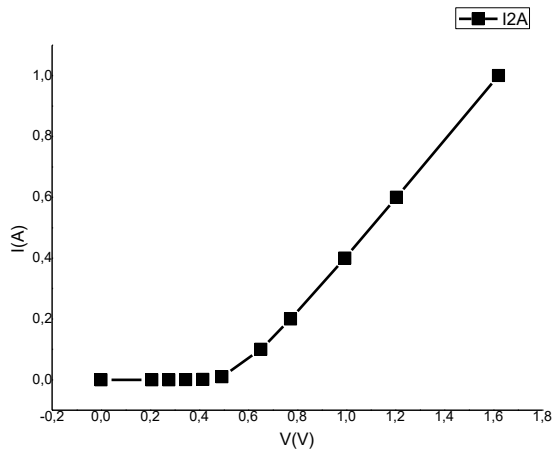
- 1) بين أنه يمكن كتابة  $V = R_S I + A \ln(I) + B$  حيث أن:  $R_S$  هي المقاومة على التسلسل,  $A$  و  $B$  ثابتان يطلب التعبير عنهما بدلالة تيار التشبع  $I_S$ , معامل المثالية  $\eta$  و درجة الحرارة  $T$
- 2) استنتج  $R_S$ ,  $A$  و  $B$
- 3) استنتج  $I_S$  و  $\eta$

الحل:

$$1. \quad I = I_S \exp \left[ \frac{q(V - R_S I)}{\eta k T} \right] \quad \Longrightarrow \quad V = R_S I + \frac{\eta k T}{q} \ln(I) - \frac{\eta k T}{q} \ln(I_S)$$

$$V = R_S I + A \ln(I) + B \quad \text{و} \quad A = \frac{\eta k T}{q} \quad \text{و} \quad B = -\frac{\eta k T}{q} \ln(I_S) \quad \Longrightarrow$$

$$2. \quad R_S = \frac{1}{\alpha} = 1 / \left( \frac{0.4 - 0.2}{0.994 - 0.773} \right) = 1.1 \Omega$$



$$\ln(I) = \frac{q}{\eta kT} V - \frac{q}{\eta kT} R_s I + \ln(I_s)$$

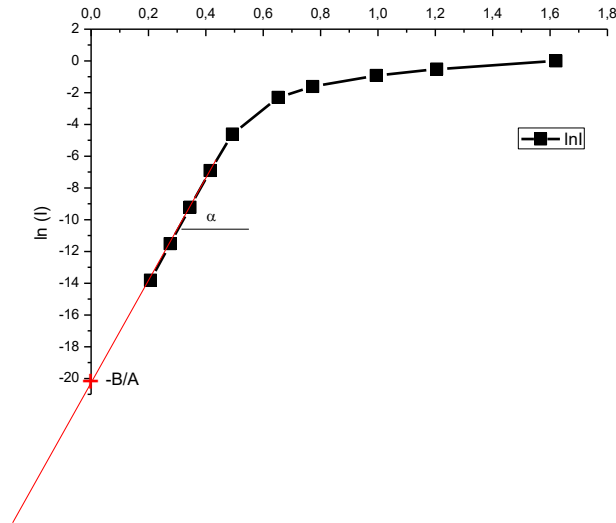
$$A = \frac{\eta kT}{q} = \frac{1}{\alpha} = \left( \frac{\Delta V}{\Delta \ln(I)} \right) = 0,030V$$

$$B = -\frac{\eta kT}{q} \ln(I_s)$$

$$-\frac{B}{A} = -20,45 \Rightarrow B = 0,61V$$

$$3. \quad A = \frac{\eta kT}{q} = 0,030V \Rightarrow \eta = 1,2$$

$$B = -\frac{\eta kT}{q} \ln(I_s) \Rightarrow I_s = 1,47 \times 10^{-9} A$$



التمرين الرابع:

في تجربة لقياس خصائص سعة-جهد لوصلة P<sup>+</sup>N من السيليسيوم مساحة مقطعها  $S = 1 \text{ cm}^2$  تحصلنا على القيم الآتية:

V (V)	1	10	20	30	40	50	100	(1)
C (pF)	180.3	85.5	62.4	51.5	44.80	40.2	32.10	

استنتج تطعيم المنطقة N.

(2) استنتج حاجز الجهد

الحل:

1. لدينا استقطاب معاكس و  $N_A \gg N_D$ .

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = S \sqrt{\frac{q \epsilon_0 \epsilon_r N_D}{2(V_B - V)}}$$

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{S^2 q \epsilon_0 \epsilon_r N_D} (V_B - V)$$

$$N_D = \frac{2}{\alpha S^2 q \epsilon_0 \epsilon_r} = 1,25 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

$$2. \frac{1}{C^2} (V = 0) = \alpha V_B \Rightarrow V_B = 0,52V$$

لكل التمارين تعطى للسيليسيوم: النفاذية النسبية  $\epsilon_r = 11.8$  , التركيز الجوهري  $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$  , مدة حياة الحوامل الأقلية

$\mu_p = 500 \text{ cm}^2 V^{-1} s^{-1}$  و حركية الثقوب  $\mu_n = 1300 \text{ cm}^2 V^{-1} s^{-1}$  , حركية الإلكترونات  $\tau_n = \tau_p = 0.1 \mu s$

تعطى كذلك الشحنة الإلكترونية  $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$  , سماحية الفراغ  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-14} \text{ F.cm}^{-1}$  و  $\frac{kT}{q} = 25 \text{ mV}$

عند  $300 \text{ }^\circ K$